

ROTEX RM

- Machine **Garantie 2 ans.**
- Résistance chauffante **Garantie 10 ans.**
- Répartition optimale de la pression et de la chaleur.
- Plateau standard (40x45cm) ou grand plateau (40x50cm).
- Idéale pour moyenne série.
- Fabrication Française.

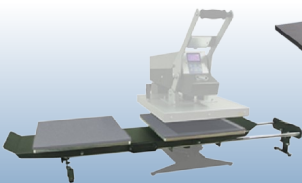


Option réglage de la hauteur.



Rotation manuelle.

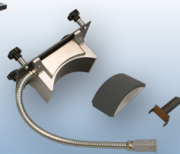
Accessoires



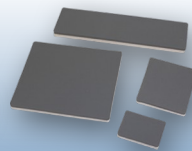
Chariot



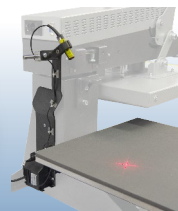
Table



Casquette



Kit plateau



Laser



Housse

Caractéristiques techniques

Dimensions plateaux	ROTEX RM : 400 x 450 mm ROTEX RMX : 400 x 500 mm
Poids	ROTEX RM : 52 kg ROTEX RMX : 55 kg
Pression	825 DaN
Température Max.	250°C
Alimentation électrique	230 V
Puissance	2500 W
Ampérage	10 A

Régulateur de température.



Électronique développée par Sefa .

Régulation précise et rapide (technologie PID)
Pour une large gamme de produits de transfert :
Flex, flock, sublimation, transfert sérigraphique.



Réglage facile :

Temperature et temps de pression.

De 0 à 570sec (précision +/- 1%).
De 0 à 250°C (précision +/- 1,5 °C).

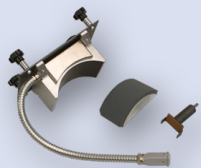
Temps de chauffe de 0 à 180°C : 15mn.

Accessoires



Chariot latéral :

Augmente la productivité
pour un investissement modéré.
CHA-2R pour ROTEX RM
CHA-2R5 pour ROTEX RMX



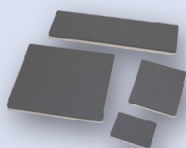
Casquette ACC-RV :

Support montable pour faire
vos transferts sur casquette.



Table TAB-PRO2 :

Table de support ultra solide
et parfaite pour les presses Sefa
Extensions pliables sur les cotés :
TAB-PRO2-EXT



Kit plateau PLA-7A :

Jeu de 4 plateaux,
idéal pour marquages délicats.
120x80 mm - 150x150 mm
120x420 mm - 250x300 mm



Laser CROI-158 :

Positionnez vos transferts
avec une plus grande précision.

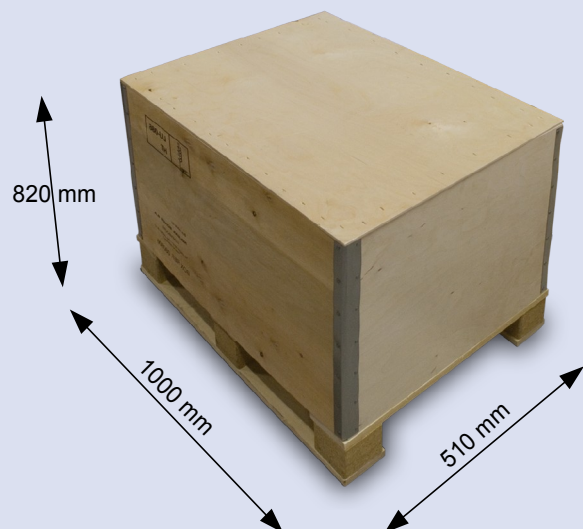
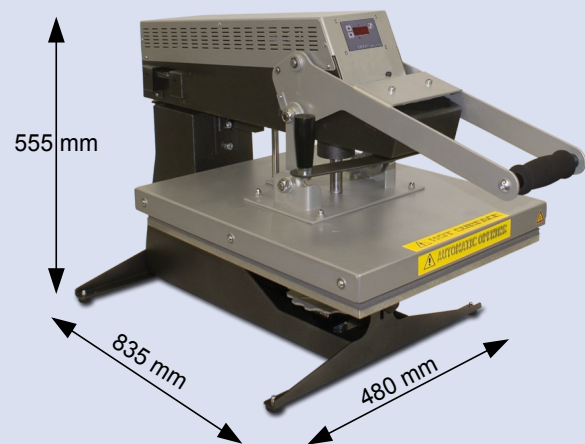


Housse HOU-45 & HOU-50 :

Matière résistante à haute
température NOMEX®

Grâce à cette surface moins
rugueuse, la pose du textile
à travailler devient plus facile.
Cela protège également
la mousse du plateau bas.

Dimensions



(poids de la caisse : 24kg)